PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-063295

(43) Date of publication of application: 09.03.1989

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/00 H05B 33/22

(21)Application number: 62-219432

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

01.09.1987

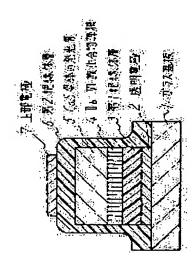
(72)Inventor: YOSHIOKA TOSHIHIRO

(54) MEMBRANE EL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To remarkably improve the crystalline and orientation quality of a CaS base luminescent layer membrane at a low substrate temperature and at an early membrane formation stage, and improve the characteristics of a membrane EL element by applying the construction wherein the base/CaS/ luminescent layer membrane has a lattice matched IIb to VI group compound membrane as a substrate.

CONSTITUTION: A membrane EL element is constituted by forming a luminescent layer of CaS base activated with rare earth or a rare earth compound and sphalerite or/a/wurtzite type IIb to VI group compound membrane having a lattice mismatching of as small as ±0.3% or less with the (111) face of a CaS crystal as the base of aforesaid base material and strongly oriented to (0001), respectively positioned between two insulation layers arranged between two electrodes. The aforesaid IIb to VI group compound membrane is formed with ZnSe or Zn1−xCdx (0.3≤x≤1.0).



THIS PAGE BLANK (USPTO)

99 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭64-63295

(全4頁)

@Int_Cl_4

學品促饋

庁内整理番号

②公開 昭和64年(1989) 3月9日

H 05 B 33/14 C 09 K H 05 B 11/00 33/22

8112-3K F-7215-4H 8112-3K

発明の数 1

②特 顧 昭62-219432

御出 昭62(1987)9月1日

伊発 眀 随 砂出

❷発明の名称

岡 博 俊

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号

未辞求

日本電気株式会社 人 個代 理 弁理士 内 原

薄膜EL案子

発明の名称 家庭としま子

2. 存許請求の範囲

- (1) 二つの電極間に配置された二つの絶象体層間 に、Ca8を母体にし命と讃あるいは希之類化 合物で付活された発光層と前配母体となる Ca8 結晶の(111)面との格子不整合が±3%以 下と小さく且つ強く〔111〕に配向した関雎・ 鉛鉱銀又は強く〔0001〕に配向したウルツ 歓觑の〖b-Ⅵ族化合物解膜とを形成したこと を特徴とする母展日も妻子。
- (2) 图 b 划族化合物养膜が2 n 8 e 又は2 n 1 x Cd x8(42 ≤X≤ 18) で形成した特許請求の範囲 第1項記載の存储りしま子。
- 発明の詳細な説明 〔 産業上の利用分野 〕

本発明は表示デバイスなどに用いる薄膜 BL素 子に関し、存にCa8を母体とする発光層を有す る神様なし素子に関する。

【従来の技術】

従来の背膜目上常子は ガラス基板等の上に形成 した電極間に絶縁体膜と発光層とを挟み、これら 電極関的数百ポルトの電圧を印加して発光させる 構造のものである。

第5回けかかる従来の一贯を説明するための存 護尼丘衆子の断面密である。

第5図に示すように、ガラス基板1上に透明性 低2を被索し、その上に無一の絶縁体度3を形成 する。次化、この第一の絶縁体層3の上にCa8 を母体とする発光層 5 を形成し、この発光層 5 の 上に鉄二の絶縁体層6および上部電極7を形成し た特徴である。すをわち、この発光層5の上下両 例をY: O:, Ta: O:, Si: N4. SiO: などの存 終又はその複合複からせる絶象体層3 , 6 で挟み、 これに片倒が透明である電便2から電圧を印加し て発光せしめる構造である。かかる薄度素子を形

成する各層の薄膜は真空蒸着法やスパッタリンク 法により展次形成するが、特に発光層 5 はその結 晶性が素子特性に大きな影響を与えるので、良好 な結晶性を得るために高い基板温度や高温での無 処理が行われている。上述のCaSを母体とする 発光層 5 の場合、500℃を超す高温の基板温度。 無処理が必要とされている場合が多い。

[発明が解決しようとする問題点]

上述したCa8を母体とする海線BL案子は、 Zn8を母体とする海線BL案子で得にくい色網 度の身好な赤色や高輝度の緑色の発光が得られ、 との点から発光層の母体材料として注目されている。

しかしながら絶縁体限存襲の上に形成されるアルカリポ上旗係化物容膜は釣品性が非常に悪く。 る = 8を母体とするもの比べて著しく案子特性が 労っている。従って、比較的良好な勧晶性と配向 性を有する溶膜を得るためには、C = 8の場合 700℃に近い基板温度や熱処理を必要としてか り、案子の生産性を著しく下げるという欠点があ

差線体層に用いられる薄膜はほとんどの場合非晶質が無配向の多結晶である。その上に形成された C a 8 を母体とする発光層溶膜は基板湿度が低い と無配向。数粒径の多新晶であり。基板温度が低い そ無配向。数粒径の多新晶であり。基板温度が低い 7 0 0 0近くなると数粒径ではあるがく1 1 1 2) 配向を示すようになる。一方、 I b ー V 族化合物 はこのような絶縁体溶膜上でも成痕初期に比較的 低い 基板温度で容易に関重鉛鉱 型制造ならく111 2 に、またウルン鉱型構造ならく0 0 0 1 2 に配向 し、結晶粒径も前記 C a 8 を母体とする発光層深 膜のものより大きい。

このように、絶微体薄膜上に I b - Vi 族化合物 薄膜を形成し、その上に成膜された C a 8 を母体とする発光層薄膜を形成すると、この発光層薄膜は岩塩型構造く1 1 1 > に配向し易い。更に、下地の II b - Vi 族化合物薄膜の格子の整合をとってより一層の配向性を向上させ、以って結晶粒極を大きくすることができる。すなわち、成膜初期からより低い基板温度で高い結晶性と高い配向性を有する C a 8 を母体とする発光層薄膜を得ること

る。またこの場合でも成績初期における無益性は 一般に悪いので、1ミクロン以上の発光層健摩が 必要となり、この点からも素子特性を下げるとい り欠点がある。

本発明の目的は、CaSを母体とする発光浴の 結晶性に関する前配性質に無み。より良好な結晶 性を有するCaSからなる発光浴様値を結成せし め、且つ高効率、高輝度な第子特性を得ることの できる複製BL業子を提供することにある。

[間壁点を除決するための手段]

本発明の薄膜BL景子は、二つの電機間に配置された二つの絶域体層間に、Callを母体にし着土織あるいは希土機化合物で付活された発光層と前配母体となるCalhaの(111)面との格子不整合が±3を以下と小さく且つ強く[111]に配向した関亜鉛鉱型又は強く[0001]に配向したウルツ鉱型のIb-Vi族化合物減膜とを形成して保成される。

(作用)

本発明において、ガラス基板上等に形成される

が可能になる。

〔美施例〕

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図は本発明の一実施例を説明するための形態はしま子の影响図である。以下、CaSを母体としBu(ユウロビウム)で付着された発光層を有する再模型し票子を例にして説明する。尚、このCaS:Buは色純度の高い赤色発光存扱とし
果子として期待されている。

第1 図に示すように、ガラス素板1上に透明は 框 2 を形成し、その上に第一の絶成体層 3 として To 2 Oe をスパッタ法で 3 0 0 0 Å形成する。次 に、素板態度 2 0 0 0 で C a 3 との格子不整合が 1 多以下である Zne.as Cde.er S薄膜 4 を英空蒸 潜法により 2 0 0 0 Å成蹊し、ついで同じ英空福 中にかいて真空を破らずに基板態度 4 0 0 で、必 5 0 0 0 Åの C a 3 。 B u (0.5 mol 5) 発光機 5 を成蹊する。更に、英空を彼らずに第二の絶縁 体機 6 として A & & Os を英空蒸着法で 3 0 0 0 Å

特開昭64-63295(3)

形成し、最後に上部AB電信7を被着して体度B L 集子が形成される。

第2図は本発明の解膜BL集子の印加速圧と輝度との関係を示す特性図である。

第 2 図に示すように、実銀で示したAは上述した本発明の集子特性を示し、また点級のB、Cは従来の素子特性を示す。すたわち、集子B、Cは業子Aと同様の条件で Z_{10+32} Cdo.sr、S 解談を含まずに直接 5 0 0 0 ÅのC a S:B u (0.5 m o l β)を T_{22} O。 体膜上に基板温度 4 0 0 T かよび 5 5 0 T で成膜したものである。これからも解るように、集子特性を比較すると、本発明の素子は わずかな印加端圧の変化で高輝度(単位は任意) が得られる。

また、向機に第3回は本発明の存襲回 L 素子の 印加電圧と効率との関係を示す特性図である。

第3図に示すように、前述した従来のB、Cの 効率特性に比較し、本発明の業子Aの効率特性は 扱っとも高い効率を示す。

このように、本発明の構造を有する薄膜EL素

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の禪襲已し素子は格子整合のなされた『b~N族化合物禪職をCa8を母体とする発光層禪襲の下地にもつ標識をとることにより、Ca3を母体とする発光層禪瞑の結晶性・配向性を低い基板臨废で且つ成蹊初期から著しく改善し、以って禪護已し業子の特性を改善することができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1例に本発明の一実施例を説明するための郡 譲じ上来子の断面図、第2図かよび第3図はそれ ぞれ本発明の郡譲日上来子と従来の案子とを比較 した輝度特性図かよび効率特性図、第4図は第1 図にかける『b~V族化合物層を変化させたとき の効率比較図、第5図は従来の一例を説明するた めの稗褒品上来子の断面図である。

【……ガラス基板、2……透明電極、3……第 一の絶象体層、4…… 『bーⅥ 族化合物称膜、5 ……CaS母体の発光層、6……第二の絶破体層、 子は良好な結晶性をもち、魚とも良好な輝度,効 事特性を示すことができた。

第4図は第1図にかけるIIb - Vi族化合物を変化させたときの効率比較図である。

第4図に示すように、前述の集子A、かよびB。 Cと同様に、TazOs 薄膜上にZn 8及びZno.e Cdo.e 3を2000Å形成された目標燈を有する 無子O及び目を作製した。これらの集子のCa8 との格子不整合はそれぞれ5.2多及び1.3多である。本発明による格子不整合の小さいZno.es Cdo.ey 3 薄膜を有する構造の集子Aにかいて、最も良好 な特性が持られた。

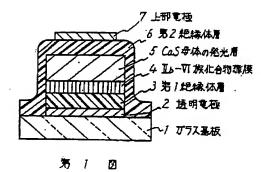
また、上述の実施例と同様に、Ca8:8u (0.5mols)の発光層を有する棒膜BLま子で下 地層の格子不整合が0.5%の2nSeでも本発明 の構造をとることによって同様の効果が得られる。

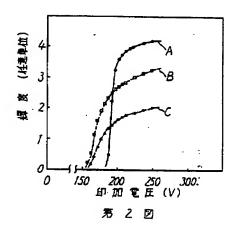
更に、女子構造の対象性を保力ためにCaSを母体とする発光層を形成したのち下地の『bーVi 族体質と同じ襲車を有する上部『bーVi族薄膜を 形成してもよい。

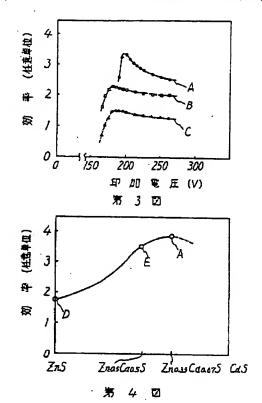
7 ----上部電框。

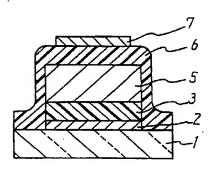
代理人 弁理士 内 原 晉

特開昭64-63295(4)









第 5 図